(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-26548 (P2000-26548A)

(43)公開日 平成12年1月25日(2000.1.25)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	· FI	テーマコード(参考)
C08F	222/16		C 0 8 F 222/16	
	230/04		230/04	
	232/08		232/08	
G03F	7/033		G 0 3 F 7/033	

		求簡重審	未謂求 謂求項の数4 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平11-117012	(71)出願人	390039413
	21		シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト
(22)出願日	平成11年4月23日(1999.4.23)		SIEMENS AKTIENGESEL
			LSCHAFT
(31)優先権主張番号	19818446.8		ドイツ連邦共和国 D-80333 ミュンヘ
(32)優先日	平成10年4月24日(1998.4.24)		ン ヴィッテルスパッハープラッツ 2
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)	(72)発明者	シュテファン ヒーン
			ドイツ連邦共和国 91058 エルランゲン
			フュルター シュトラーセ 54
		(72)発明者	ミヒャエル ゼパルト
			ドイツ連邦共和国 91085 ワイゼンドル
			フ ミッテルドルファー ヴェーク 14
		(74)代理人	100075166
			弁理士 山口 嚴
		1	

(57)【要約】

【課題】 種々の用途、特にフォトレジストに使用する ことのできる1, 2-ジカルボン酸半エステル群族を有 する薄膜形成性の機能性ポリマーを提供する。

【解決手段】 酸不安定性で耐加水分解性ポリマー成分 (A)と耐熱性ポリマー成分(B)を有する1,2-ジ カルボン酸半エステル群族を有する機能性ポリマーを形 成する。

*【化1】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の構造

の1~99モル%の分量の酸不安定性で耐加水分解性の 10ポリマー成分(A)、以下の構造

【化2】

の99~1モル%の分量の耐熱性ポリマー成分 (B)

[式中n=0、1、2又は3であり、R1は第3級炭素原子を介して酸素原子に結合されている合わせて4~10個の炭素原子を有する炭化水素基又は2ーテトラヒドロフラニル基又は2ーテトラヒドロフラニル基又は2ーテトラヒドロフラニル基であり、R2、R3及びR4は一互いに独立して一C1~C6ーアルキル又はC1~C6ーアルコキシ、C6~C18ーアリール又はC6~C18ーアリールオキシ又はC6~C18ーアリール基及びC1~C4ーアルキレン基を有するアラルキルであり、R5はH又はC1~C6ーアルキルであり、XはSi又はSnであり、YはO又はNHである]を有することを特徴とする1、2ージカルボン酸半エステル群族を有する薄膜形成性機能性ポリマー。

【請求項2】 ポリマー成分(A)の分量が5~50モル%であることを特徴とする請求項1記載のポリマー。

【請求項3】 以下の構造 【化3】

【式中R6、R7、R8及びR9は一互いに独立してーH、C1~C6-アルキル、C6~C18-アリール、20 ハロゲン、CN、メトキシフェニル又は以下の構造

[式中R15はH、C1~C6-アルキル、C6~C18-アリール、CH2=CH-、CH2=CH-CH2-又はCH2=CH-CO-を表す] の基であるもう1つの耐熱性ポリマー成分(C)を1~50モル%の分量で含むことを特徴とする請求項1又は2記載のポリマー

【請求項4】 付加的に、以下の構造 【化5】

[式中R10はH、C1~C6-アルキル、C2~C6-アルケニル、C6~C18-アリール、ハロゲン又はハロゲン置換されたC1~C6-アルキルであり、R11及びR12は-互いに独立して一線状のC1~C18-アルキルであり、R13及びR14は-互いに独立して一線状のC1~C18-アルキル又はt-ブチルである]の1個の反応基を有するポリマー成分(D)を1~50モル%の分量で含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1つに記載のポリマー。

(9)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は1,2-ジカルボン酸半エステル群族を有する新規の薄膜形成性の機能性ポリマーに関する。

[0002]

【従来の技術】かなり以前から公知である薄膜形成性の機能性ポリマーは金属、紙及び織物の被覆に並びに例えばヘアスプレーのような化粧品産業に使用されている。製薬産業でもこのようなポリマーは、例えばカプセル化又は作用物質の固定化に使用されている。エレクトロニ 40クス用途には例えばNLOポリマー、即ち非線形光学活性ポリマー、及びフォトラッカ(フォトレジスト)の分野に使用されている。後者の場合ポリマーと光活性、即ち放射線感受性成分から成る混合物が例えば半導体デバ

イスの構造化に使用されている。この場合最も重要な要件は露光波長でのポリマーの高い透明性である。 同様の 要件は印刷回路板技術で又は光硬化法で使用されるポリ マーにも課せられる。

【0003】マレイン酸コポリマーの半エステル(モノエステル)の生成及びそれらのフォトレジストへの使用は例えば国際特許出願公表第96/24621号明細書から公知である。同様に国際特許出願公表第97/14079号明細書からビシナルのジカルボン酸モノエステル群族を有するポリマーをフォトレジストに使用することも公知である。国際特許出願公表第89/07786号明細書には無水マレイン酸及び環状脂肪族炭化水素から成るコポリマーのアルコール分解について記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、種々の用途に適し、特にフォトレジストに使用することのできる、1,2ージカルボン酸半エステル群族を有する新規の薄膜形成性の機能性ポリマーを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】この課題は本発明により、以下の構造

【化6】

1~99モル%の分量の酸不安定性で耐加水分解性ポリマー成分(A)と、以下の構造

【化7】

の99~1モル%の分量の耐熱性ポリマー成分 (B)

[式中n=0、1、2又は3であり、R1は第3級炭素原子を介して酸素原子に結合されている合わせて $4\sim1$ 0個の炭素原子を有する炭化水素基又は2-テトラヒドロフラニル基又は2-テトラヒドロフラニル基又は2-テトラヒドロフラニル基であり、R2、R3及びR4は-互いに独立して-C1 \sim C6-アルキル又はC1 \sim C6-アルコキシ、C6 \sim C18-アリール又はC6 \sim C18-アリールオキシ又はC6 \sim C18-アリール基及びC1 \sim C4-アルキレン基を有するアラルキルであり、R5はH又はC1 \sim C6-アルキルであり、XはSi又はSnであり、YはO又はNHである]とを有する1、2-ジカルボン酸半エステル群族を有する薄膜形成性機能性ポリマーにより解決される。

【0006】ポリマー成分(A)及び(B)の分量は互いに合わせて100モル%とする。成分(A)のポリマーの分量は5~50モル%であると有利である。基R1は例えば tープチル基(-C(CH3)3)、tーペンチル基(-C(CH3)2-C2H5)又は1-アダマンチル基(-C10H15)であってもよい。その他にポリマー成分(B)の主な特徴はその金属成分、即ちシリコン(Si)又は錫(Sn)の存在にある。

【0007】本発明によるポリマーは一構造単位(1)もしくは(2)及び(3)に相応して一鎖位又は側位に1,2ージカルボン酸半エステル群族を有する。鎖位の群族を有する成分(A)及び(B)から成るポリマーは無水マレイン酸コポリマーをtーブタノールと反応させることにより生成可能である。しかしこの1,2ージカルボン酸ーモノーtーブチルエステル群族はフマル酸ー

又はマレイン酸ーモノー t ーブチルエステルの単独重合 又は共重合によりポリマーに導入可能である。

10 【0008】側位の1,2ージカルボン酸半エステル群族、即ちポリマーの主鎖と直接結合されてなく主鎖の外側にある群族を有するポリマーは、例えば1ーアルキルー2ー(3ーアルキレンー無水コハク酸)ーエチレンとの単独もしくは共重合により及び引続いてのtープタノールとの反応又は1ーアルキルー2ー(3ーアルキレンーコハク酸ーモノーtープチルエステル)ーエチレンとの単独重合により得ることができる。その他に構造単位(3)の場合1,2ージカルボン酸半エステル群族はノルボルニル基を介してポリマーの主鎖と結合されている。

【0009】本発明によるポリマーの生成には一般に成分(A)のモノマーが成分(B)の電子の豊富なモノマーと共重合される。この共重合により一つには高い歩留まりでポリマーが得られ、また一つにはこうしてポリマーの物理的特性を調整することができる。従って例えば一定のSi合有量を実現することができる。

【0010】本発明によるポリマーは一成分(B)の他に一有利には以下の構造

【化8】

30

[式中R6、R7、R8及びR9は一互いに独立してー H、C1~C6-アルキル、C6~C18-アリール、 ハロゲン、CN、メトキシフェニル又は以下の構造

[式中R15はH、C1~C6-アルキル、C6~C1 8-アリール、CH2=CH- (ビニル)、CH2= 50 CH-CH2-(アリル)又はCH2=CH-CO-を 7

表す]の基を有するもう1つの耐熱性ポリマー成分 (C)を含む。

【0011】成分(A)及び(B)もしくは成分

* (A)、(B) 及び(C) を有するポリマーは有利には 以下の構造

* 【化10】

[式中R10はH、C1~C6-アルキル、C2~C6-アルケニル、C6~C18-アリール、ハロゲン又はハロゲン置換されたC1~C6-アルキルであり、R11及びR12は-互いに独立して一線状のC1~C18-アルキルであり、R13及びR14は-互いに独立して一線状のC1~C18-アルキル又は t ープチルである]のもう1つのポリマー成分(D)を付加的に含んでいてもよい。

【0012】ポリマー成分(D)はポリマーの後処理を可能にする反応基を有する。そのため成分(D)はイミド類(構造単位7)又は無水物もしくはラクトン類(構造単位8)もしくはジカルボン酸ジアルキルエステル類(構造単位9)を含んでいる。無水コハク酸(構造単位8a)又はグルタル酸無水物(構造単位8b)は無水物類に由来し、γーブチロラクトン(構造単位8c)はラクトン類に由来する。

【0013】成分(D)の分量は $1\sim50$ モル%である。ポリマー成分(A)+(B)+(C)、(A)+(B)+(C)+(D)の分量はそれぞれ互いに合わせて100モル%とする。適当なモノマー比の選択によりガラス遷移温度及び溶解度のようなポリマー特性は目標通りに調整することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明を実施例に基づき以下に詳述する。

【0015】例 1

1, 2-ジカルボン酸-モノ-t-ブチルエステル類を 有するコポリマーの生成

t-ブチルートリメチルシリルーフマル酸塩11.3重 50

量部(「ポリマー科学ジャーナル(J. Polym. S ci.)」第A部;「ポリマー化学」第25巻(1987)、第979~986頁によりtーブチルーフマル酸塩をヘキサメチルジシラザン又はトリメチルクロルシランとの反応により生成されたもの)を不活性ガス雰囲気下にアリルトリルメチルシラン5.7重量部及びアゾビースインプチロニトリル0.-0-8重量部と共に乾燥酢酸エーチル15重量部に溶解し、次いで加熱して沸騰させる。24時間後1重量部の水と混和し、更に3時間加熱して沸騰させる。その後室温に冷却する。このポリマー溶液を石油エーテル(沸騰範囲60~80℃)に滴下し、引続き濾過及び50℃で24時間真空中で乾燥することに

【0016】例 2

1, 2-ジカルボン酸ーモノー t - ブチルエステル類を 有するコポリマーの生成

より10重量部の無色のポリマー粉末を得る。

tープチルーフマル酸塩8重量部(「複素環式化学ジャーナル(J. Heterocyclic Che

m.)」第32巻(1995)、第1309~1315 頁に記載の方法より生成)をアリルトリメチルシラン 5.7重量部及びアゾビシソブチロニトリル0.08重 量部と共に酢酸エチル15重量部に溶解する。この溶液 を24時間加熱して沸騰させ、その後室温に冷却する。 このポリマー溶液を石油エーテルに滴下(沸騰範囲60 ~80℃)し、引続き濾過及び50℃で24時間真空中 で乾燥することにより無色のポリマー粉末10重量部を 得る。

【0017】例 3

) 1,2-ジカルボン酸ーモノー t - プチルエステル類を

١.

有するターポリマーの生成

tーブチルーフマル酸塩 6 重量部 (「J. Hetero cyclic Chem.」32巻 (1995)、第1309~1315頁に記載の方法より生成)及び1-~キセン2.5重量部をアリルトリメチルシラン5.7重量部及びアゾビシソブチロニトリル0.08重量部と共に酢酸エチル15重量部に溶解する。この溶液を24時間加熱して沸騰させ、その後室温に冷却する。このポリマー溶液を石油エーテル (沸騰範囲60~80℃)に滴下し、引続き濾過及び50℃で24時間真空中で乾燥す 10ることにより無色のポリマー粉末10重量部を得る。

1, 2 - ジカルボン酸ーモノー t - ブチルエステル類を 有するクオターポリマーの生成

テトラヒドロフラニルーフマル酸塩4重量部、マレインイミド2重量部及び1ーヘキセン2.5重量部をアリルトリメチルシラン5.7重量部及びアゾビシソプチロニトリル0.08重量部と共にエチルアセテート15重量部に溶解する。この溶液を24時間加熱して沸騰させ、その後室温に冷却する。このポリマー溶液を石油エーテル(沸騰範囲60~80℃)に滴下し、引続き濾過及び50℃で24時間真空中で乾燥することにより無色のポリマー粉末10.5重量部を得る。